BEST AVAILABLE COPY

OPTICAL RETARDATION FILM, METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME, AND ELLIPTICALLY POLARIZING PLATE

Patent number:

JP2002296422

Publication date:

2002-10-09

Inventor:

YAJIMA TAKATOSHI

Applicant:

KONISHIROKU PHOTO IND

Classification:

- international:

G02B5/30; B29C41/28; B29C41/52; C08J5/18; B29K1/00;

B29L7/00; C08L1/10

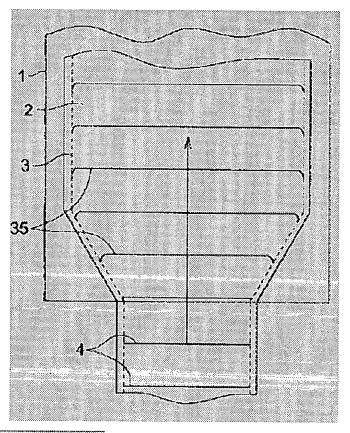
- european:

Application number: JP20010103093 20010402 Priority number(s): JP20010103093 20010402

Report a data error here

Abstract of JP2002296422

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing an optical retardation film having a lag axis which is parallel to a lateral direction perpendicular to a lengthwise direction of the film and extends almost over a full film width, having positive chromatic dispersion characteristics and having respectively uniform retardation in an inplane direction and in a thickness direction and a direction of the lag axis and to provide an elliptically polarizing plate having a dark field without any unevenness and being excellent in productivity. SOLUTION: The method for manufacturing the optical retardation film is characterized by stretching a web removed from a metal supporting body in the lateral direction (a width direction) keeping temperature of edge parts of the web higher than that of a central part by 1-30 deg.C in film forming the cellulose ester film with a solution casting film forming method.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2002-296422

(P2002-296422A) (43)公開日 平成14年10月9日(2002.10.9)

(51) Int.CL		織別配号		FI			Ť	-72-)*(参考)
G02B	5/30			G02B	5/30			2H049
B 2 9 C	41/28			B29C	41/28			4F071
	41/52				41/52			4F205
C08J	5/18	CEP		C08J	5/18		CEP	
# B29K	1:00			B29K	1: 00			
			象链存辖	未商求 静	製造の数10	OL.	(全 17 百)	學教員に禁

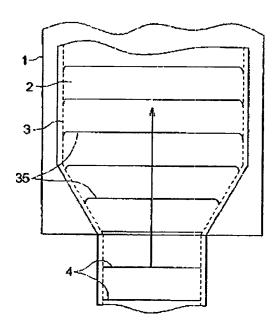
(21)出顧番号	特顧2001-103093(P2001-103093)	(71)出廢人	000001270 コニ対株式会社
(22)出頭日	平成13年4月2日(2001.4.2)		京京都新宿区西新宿1丁目26番2号
		(72) 発明者	矢島 孝敏
			東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
			社内
			最終質に続く

(54) 【発明の名称】 位相差フィルム、その製造方法及び楕円偏光板

(57)【要約】

【課題】 フィルムの縦方向に対して直角な満方向に平 行な遅相軸をフィルム幅ほとんどに有し、また正の波長 分散特性を有し、面内方向のレターデーション、厚み方 向のレターデーション及び遅相軸方向がそれぞれ均一な 位相差フィルムの製造方法を提供しまた、ムラのない暗 視野を有し、且つ生産性に優れた楕円偏光板を提供す

【解決手段】 溶液流延製膜方法によりセルロースエス テルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から剥離し たウェブを、ウェブの蟾部を中央部より1~30°C高い 温度にして構方向(幅方向)に延伸することを特徴とす る位租差フィルムの製造方法。



特闘2002-296422

_

【特許請求の範囲】

【請求項1】 溶液流延製験方法によりセルロースエステルフィルムを製膜するに際し、下記式(1)及び(II)を同時に満足するセルロースエステルを用いたドープを金属支持体に流延し、金属支持体から剥離したウェブを、ウェブの平均残圏溶媒置が5~60質置%の間に、60~170℃の温度で、満(幅)方向にウェブを挟む幅に対して1、15~2、0倍に延伸することを特徴とする位相差フィルムの製造方法。

1

(1) 2. $3 \le X + Y \le 2$. 85

(II) 1. $4 \le X \le 2$. 85

但し、Xはアセチル基の面換度、Yはプロピオニル基及び/またはブチリル基の面換度である。

【語求項2】 溶液漆延製験方法によりセルロースエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から剥離したウェブを、その端部を中央部より1~30℃高い温度にして横方向に延伸するととを特徴とする位相差フィルムの製造方法。

【請求項3】 ウェブの端部を中央部より1~30℃高い温度にして延伸することを特徴とする請求項1に記載 20の位相差フィルムの製造方法。

【請求項4】 溶液流延製膜方法によりセルロースエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から削離したウェブを、その端部を中央部より①. 1~30買置%多い残留溶媒量の状態で横方向に延伸することを特徴とする位相差フィルムの製造方法。

【語求項5】 ウェブの端部を中央部より0.1~30 質量%多い残留溶媒置の状態で延伸することを特徴とする語求項1乃至3の何れか1項に記載の位相差フィルムの製造方法。

【記求項6】 溶液液延製機方法によりセルロースエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から剥離したウェブの構延伸を温度の異なる二つのゾーンで行い、第2ゾーンでの構延伸を第1ゾーンより1~50℃高い温度で行うことを特徴とする位相差フィルムの製造方法。

【語求項7】 金属支持体から剝離したウェブの儀延伸を温度の異なる二つのゾーンで行い。第2 ゾーンでの構延伸を第1 ゾーンより 1~50 ℃高い温度で行うことを特徴とする請求項1万至5の何れか1項に記載の位相差 40フィルムの製造方法。

【請求項8】 横延伸を行う直前のウェブの温度を、満延伸時のそれより1~100℃低くすることを特徴とする請求項1万至7の何れか1項に記載の位相差フィルムの製造方法。

【請求項9】 請求項1乃至8の何れか1項に記載の方法で製造されたことを特徴とする位相差フィルム。

【請求項10】 請求項9に記載の位相差フィルムを偏光フィルムの少なくとも片面に貼り合わせたことを特徴とする楕円偏光板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は位相差フィルム及びその製造方法に関し、詳しくはレターデーション特性や 遅相軸の角度ムラの少ない光学的に均一な位相差フィルム及びその製造方法に関する。 更に暗視野ムラのない格 円偏光板に関する。

2

[0002]

【従来の技術】各種OA機器などの画像表示部分に用い 5れている、ツイステッドネマチック液晶画像表示装置 やスーパーツイステッドネマチック液晶画像表示装置な どでは、液晶をルで生じる位相差により表示画面が着色 するという欠点があるため、画像表示装置の部位に位相 差フィルムを用いることによってこのような欠点を解消 している。多くの場合、位相差フィルムは、偏光板と貼 り合わせて楕円偏光板や円偏光板として用いられてい る。なお、この位相差フィルムは防眩効果を有している 場合が多い。

【0003】とれらの画像表示装置は、年々高結細化や大型化に伴い。それに用いられる位相差フィルムは、面内方向のレターデーションや厚み方向のレターデーション、更には遅钼軸方向等。フィルムの広い範囲において均一にコントロールされたものが求められている。

【0004】また、位相差フィルムが長波長ほど大きい位相差を示すような波長分散特性についても注目されて来ている。位相差フィルムを四分の一波長板として用いる場合を例にとると、波長分散特性は可観光の波長400~700nmの範囲で、いずれの波長においても四分の一波長の位相差を示すことが好ましい。実際的には、30波長450nm、550nm、650nmにおける光学フィルムの位相差をそれぞれRise、Rise、Rsisとしたとき、

0. 5 < R +++ / R +++ < 1. 0

1. $0 < R_{***} / R_{***} < 1.5$

の範囲にあるととにより、 表示画像の着色等のない良好な画像が得られる。

【0005】一般に、位相差フィルムとしては、固有復居所率の大きいポリカーボネート系の樹脂フィルムを縦方向(製造の際にフィルムの走行する方向)に一軸延伸40 したものが用いられているが、ポリカーボネート系の位相差フィルム単独では上述した様な正の波長分散特性を得ることは出来なかった。またこの位相差フィルムは遅相軸方向が延伸方向と同じ緩方向である。位相差フィルムを優光フィルムに貼り合わせる場合、遅相軸方向を帰光フィルムの債方向(帰光フィルムの一軸延伸方向に対してフィルム面内の直角方向)とすることが必要であるが、緩方向に遅相軸を有する位相差フィルムでは偏光フィルムと長尺ロール形態で貼り合わすことが出来ず、フィルムをカットしシート状で方向を合わせ貼り合わせなりればならず、生産性が若しく劣る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】もし、衛方向に遅相軸 を有するフィルムであれば、長尺ロール形態で個光フィ ルムと貼り合わせることが可能となり生産性を著しく改 良することが出来る。

【0007】とのようなととを解決するには、横方向に 延伸したフィルムが得られれば問題が解決する筈である が、それには様々な問題がある。以下本発明者が鋭意検 討した結果更に問題点が浮き彫りになって来た。

【①①08】横方向に延伸する方法としては、テンター 方式の衛延伸機を用いる方法が一般的である。この方式 では、テンターのクリップが等間隔で寸法的には変化は なく、満方向のみが延伸されるため、縦方向には分子の 配向が起ころず寸法的にも変わらず、横方向にのみ分子 が配向する。その結果、延伸された分だけ厚さが減少 し、厚み方向のレターデーションが大きくなり過ぎる。 縦方向の寸法が規制されているため縦方向への分子配向 も規制される。従って構延伸することで、横方向に分子 配向が進むと同時に、厚み方向に収縮力が働き分子の面 きくなり過ぎるという問題があった。

【0009】更に、循延伸において、フィルムの延伸線 が曲がるという問題が起こることもわかった。延伸線 は、延伸前のフィルムの総方向に直角に直線を引いたも ので、これによりテンターで満方向に延伸後、その線の 形状により延伸の状態が一目でわかる。

【0010】なお、延伸工程における延伸線の曲がる現 象については、ポリエステルフィルムの二輪延伸に関し てよく検討されており、延伸線の曲がる現象をボーイン する改良方法が提案されているが、それは二軸延伸の場 台であって、横延伸だけの場合の技術については応用出 楽ないこともわかった。それは、ポリエステルフィルム のボーイング現象が二輪延伸のフィルムの移送方向に対 して凹の延伸線を有しているのに対して、セルロースエ ステルフィルムの場合には、満のみの延伸による延伸複 はフィルム移送方向に対して凸の形状を有することがわ かったからである(図1)。図1は、横延伸部分を上か ら過かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの 衛延伸時の延伸線の形を表している。 1 はテンターオー ブン、2はウェブ、3はテンタークリップ、4は延伸前 の延伸線、5は延伸後の延伸線である。

【0011】実際には、図1のように横延伸後のフィル ムでは延伸線5が山形にまた弓状に曲がってしまう。遅 相軸の方向がフィルムの帽方向の中央では満方向である が、フィルムの中央から端部に向かうに従い、図1のよ うに延伸組5と縦方向と直角な方向との角度が大きくな

【0012】上述した様な、厚み方向のレターデーショ

大きい位相差フィルムは、該フィルムを液晶表示装置に 組み込んだ表示画面の着色が著しく。実用に耐えないも

【0013】本発明の第一の目的は、フィルムの縦方向 に対して直角な横方向に平行な遅相軸をフィルム帽ほと んどに有し、また正の波長分散特性を有し、面内方向の レターデーション、厚み方向のレターデーション及び遅 相軸方向がそれぞれ均一な位相差フィルムの製造方法を 提供することであり、第二の目的は、ムラのない暗視野 10 を有し、且つ生産性に優れた楕円偏光板を提供すること である。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記の構成よ

【0015】(1) 溶液流延製膜方法によりセルロー スエステルフィルムを製験するに殴し、下記式(1)及 び(II)を同時に満足するセルロースエステルを用いた ドープを金属支持体に流延し、金属支持体から剥削した ウェブを、ウェブの平均残留溶媒置が5~60貿量%の 配向が増大してしまい厚み方向のレターデーションが大「20」間に、80~170℃の温度で、錆(帽)方向にウェブ を捺む幅に対して1.15~2.0倍に延伸することを 特徴とする位相差フィルムの製造方法。

[0016](1) 2. $3 \le X + Y \le 2$. 85

(II) 1. $4 \le X \le 2$. 85

但し、Xはアセチル基の置換度、Yはプロピオニル基及 び/またはブチリル基の置換度である。

【0017】(2) 溶液流延製膜方法によりセルロー スエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から 剥削したウェブを、その端部を中央部より1~30°C高 グ現象と呼び、種々ボーイング現象が起こらないように 30 い温度にして借方向に延伸することを特徴とする位相差 フィルムの製造方法。

> 【0018】(3) ウェブの鑑部を中央部より1~3 ○℃高い温度にして延伸することを特徴とする(1)に 記載の位相差フィルムの製造方法。

【0019】(4) 溶液流延製膜方法によりセルロー スエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から 剥削したウェブを、その端部を中央部より(). 1~3() 質量%多い残留溶媒量の状態で満方向に延伸することを 特徴とする位相差フィルムの製造方法。

【0020】(5) ウェブの鑑部を中央部より0.1 ~3.0質量%多い残留溶媒量の状態で延伸することを特 徴とする(1)乃至(3)の何れか1項に記載の位相差 フィルムの製造方法。

【0021】(6) 密液流延製膜方法によりセルロー スエステルフィルムを製膜するに際し、金属支持体から 剝離したウェブの衛延伸を温度の異なる二つのゾーンで 行い、第2ゾーンでの衝延伸を第1ゾーンより1~50 ℃高い温度で行うことを特徴とする位相差フィルムの製 造方法。

ンが大きすぎる位相差フィルム及び返祖輪の角度ムラの 50 【0022】(7) 金属支持体から剥離したウェブの

衛延伸を温度の異なる二つのゾーンで行い、第2 ゾーン での債延伸を第1ゾーンより1~50°C高い温度で行う ことを特徴とする(1)乃至(5)の何れか1項に記載 の位相差フィルムの製造方法。

【0023】(8) 鑽延伸を行う直前のウェブの温度 を、横延伸時のそれより1~100℃低くすることを特 徴とする(1)乃至(7)の何れか1項に記載の位相差 フィルムの製造方法。

[0024] (9) (1) 乃至(8)の何れか1項に 記載の方法で製造されたことを特徴とする位相差フィル 10 ロースアセテートプロピオネートは耐水性が優れる。

【0025】(10) (9)に記載の位相差フィルム を傷光フィルムの少なくとも片面に貼り合わせたことを 特徴とする精円偏光板。

【0026】以下に、本発明を詳述する。

【ドープを形成する材料】ドーブは、セルロースエステ ルと添加剤を有機溶媒に溶解した溶液である。

【0027】(セルロースエステル) 本発明に用いられ るセルロースエステルの原料のセルロースとしては、特 に限定はないが、綿花リンター、木材パルプ、ケナフな 20 どを挙げることが出来る。またそれらから得られたセル ロースエステルはそれぞれ任意の割合で混合使用すると とが出来る。

【0028】本発明に係わるセルロースエステルは、セ ルロース原料のアシル化剤が酸無水物(無水酢酸、無水 プロピオン酸、無水酪酸) である場合には、酢酸のよう な有機酸やメチレンクロライド等の有機溶媒を用い、硫 酸のようなプロトン性無媒を用いて反応が行われる。ア シル化剤が酸クロライド (CH, COC). C, H, CO のような塩基性化合物を用いて反応が行われる。具体的 には特闘平10-45804号公報に記載の方法で合成 することが出来る。セルロースエステルはアシル基がセ ルロース分子の水酸基に反応する。セルロース分子はグ ルコースユニットが多数連結したものからなっており、 グルコースユニットに3個の水酸基がある。この3個の 水酸基にアシル基が誘導された数を置換度という。例え ば、セルローストリアセテートはグルコースユニットの 3個の水酸基全てにアセチル基が結合している。

【0029】本発明の位相差フィルムに用いることが出 40 来るセルロースエステルには特に限定はないが、下記式 (I) 及び(II) を同時に満足するものであることが好 ましく、請求項1に係る発明においては該セルロースエ ステルを用いる。

[0030](1) 2. $3 \le X + Y \le 2$. 85

(II) 1.4≤X≤2.85但し、Xはアセチル基の 置換度、Yはプロピオニル基及び/またはブチリル基の 置換度である。上記2式を満足するものは、本発明の目 的に叶う光学的に優れたセルロースエステルフィルムを 製造するのが容易であり、耐熱性が優れており、後述の「50」エステルに対しては、メチレンクロライドを用いること

位相差フィルムとして、波長分散性が正となり良好なレ ターデーションのものが得られる。

【0031】本発明のセルロースエステルはセルロース アセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチ レート、またはセルロースアセテートプロピオネートブ チレートのようなアセチル基の他にプロピオネート基あ るいはブチレート基が結合したセルロースエステルであ ることが好ましい。なお、ブチレートは、ガーの他にす so-も含む。プロピオネート基の置換度が大きいセル

【0032】アシル基の置換度の測定方法はASTM-D817-96に準じて測定することが出来る。

【0033】本発明のセルロースエステルの数平均分子 置は、60、000~300、000の範囲が、得られ るフィルムの機械的強度が強く好ましい。 夏に70、0 00~200、000が好ましい。

【0034】セルロースエステルの数平均分子量は下記 のように測定出来る。高遠液体クロマトグラフィにより 下記条件で測定する。

【0035】溶媒:アセトン

カラム: MPW×1 (東ソー (株) 製)

試斜波度: (). 2 (質量/容量)%

流量:1.0ml/分

試料注入量:300μ1

標準試料:ポリメタクリル酸メチル(重畳平均分子畳M w = 188, 200

温度:23℃.

【0036】(有機溶媒) セルロースエステルを溶解す るドープ形成に有用な有機溶媒としては、塩素系有機溶 C1. C2H, COC1)の場合には、触媒としてアミン 30 媒と非塩素系有機溶媒がある。塩素系の有機溶媒として メチレンクロライド(塩化メチレン)を挙げることが出 来、セルロースエステル、特にセルローストリアセテー トの溶解に適している。昨今の環境問題から非塩素系有 機溶媒の使用が検討されている。非塩素系有機溶媒とし ては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミル、アセト ン、テトラヒドロフラン、1,3-ジオキソラン、1, 4-ジオキサン、シクロヘキサノン、ギ酸エチル、2、 2、2-トリフルオロエタノール、2、2、3、3-ヘ キサフルオロー1ープロパノール、1、3ージフルオロ -2-プロパノール、1、1, 1, 3、3, 3-**ヘ**キサ フルオロー2ーメチルー2ープロパノール、1、1, 1、3,3,3-ヘキサフルオロ-2-プロパノール、 2、2、3、3、3ーペンタフルオロー1ープロバノー ル、ニトロエタン等を挙げることが出来る。これらの有 機溶媒をセルローストリアセテートに対して使用する場 台には、常温での溶解方法も使用可能であるが 高温溶 解方法、冷却溶解方法、高圧溶解方法等の溶解方法を用 いることにより不溶解物を少なくすることが出来るので 好ましい。セルローストリアセテート以外のセルロース

は出来るが、酢酸メチル、酢酸エチル、アセトンが好き しく使用される。特に酢酸メチルが好ましい。本発明に おいて、上記セルロースエステルに対して良好な溶解性 を有する有機溶媒を良溶媒といい、また溶解に主たる効 果を示し、その中で大量に使用する有機溶媒を主(有 機) 溶媒または主たる (有機) 溶媒という。

7

【0037】本発明のドープには、上記有機溶媒の他 に、1~40質量%の炭素原子数1~4のアルコールを 含有させることが好ましい。これらはドープを金属支持 体に流延後溶媒が蒸発をし始めアルコールの比率が多く 19 ルフタリルプロビルグリコレート、プロビルフタリルエ なるとウェブ(ウェブ)がゲル化し、ウェブを丈夫にし 金属支持体から剥離することを容易にするゲル化溶媒と して用いられたり、これらの割合が少ない時は非塩素系 有機溶媒のセルロースエステルの溶解を促進する役割も ある。炭素原子数1~4のアルコールとしては、メタノ 一ル、エタノール、カープロパノール、180-プロパ ノール、n-プタノール、sec-プタノール、ter t-ブタノールを挙げることが出来る。これらのうちド ープの安定性に優れ、沸点も比較的低く、乾燥性も良 く、且つ毒性がないこと等からエタノールが好ましい。 これらの有機溶媒は単独ではセルロースエステルに対し て溶解性を有していないので、貧密媒という。

【0038】ドープ中のセルロースエステルの濃度は1 5~40質量%. ドープ钻度は100~50Pa・sの 範囲に調製されることが良好なフィルム面品質を得る上 で好ましい。

【10039】 (添加剤) ドープ中には、可愛剤、翳外線 防止剤、酸化防止剤、染料、マット剤等も添加されるこ とがある。これらの化合物は、セルロースエステル溶液 の調製の際に、セルロースエステルや溶媒と共に添加し 30 てもよいし、溶液調製中や調製後に添加してもよい。液 晶画面表示装置用には耐熱耐湿性を付与する可塑剤、酸 化防止剤や紫外線防止剤などを添加することが好まし Ļ.

【①①40】《可塑剤》本発明のドーブには、いわゆる 可塑剤として知られる化合物を、機械的性質向上 柔軟 性を付与、耐吸水性付与、水蒸気透過率低減、レターデ ーション調整等の目的で添加することが好ましく。例え ばリン酸エステルやカルボン酸エステルが好ましく用い られる。リン酸エステルとしては、例えばトリフェニル ボスフェート、トリクレジルポスフェート、フェニルジ フェニルホスフェート等を挙げることが出来る。カルボ ン酸エステルとしては、フタル酸エステル及びクエン酸 エステル等、フタル酸エステルとしては、例えばジメチ ルフタレート、ジエチルホスフェート、ジオクチルフタ レート及びジエチルヘキシルフタレート等、またクエン 酸エステルとしてはクエン酸アセチルトリエチル及びク エン酸アセチルトリプチルを挙げることが出来る。また その他、オレイン酸プチル、リシノール酸メチルアセチ ル、セパチン酸ジブチル、トリアセチン、等も挙げられ 50 しい。

る。アルキルフタリルアルキルグリコレートもこの目的 で好ましく用いられる。アルキルフタリルアルキルグリ コレートのアルキルは炭素原子数1~8のアルキル基で ある。アルキルフタリルアルキルグリコレートとしては メチルフタリルメチルグリコレート。 エチルフタリルエ チルグリコレート、プロビルフタリルプロピルグリコレ ート、ブチルフタリルブチルグリコレート、オクチルフ タリルオクチルグリコレート、メチルフタリルエチルグ リコレート、エチルフタリルメチルグリコレート。エチ チルグリコレート、メチルフタリルプロピルグリコレー ト、メチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタリ ルプチルグリコレート、プチルフタリルメチルグリコレ ート、プチルフタリルエチルグリコレート、プロビルフ タリルプチルグリコレート、 プチルフタリルプロピルグ リコレート、メチルフタリルオクチルグリコレート、エ チルフタリルオクチルグリコレート。 オクチルフタリル メチルグリコレート、オクチルフタリルエチルグリコレ ート等を挙げることが出来。 メチルフタリルメチルグリ コレート、エチルフタリルエチルグリコレート。プロピ ルフタリルプロビルグリコレート、ブチルフタリルブチ ルグリコレート、オクチルフタリルオクチルグリコレー トが好ましく、特にエチルフタリルエチルグリコレート が好ましく用いられる。またこれらアルキルフタリルア ルキルグリコレートを2種以上混合して使用してもよ į,

Я

【0041】これらの化合物の添加量は目的の効果の発 現及びフィルムからのブリードアウト抑制などの観点か ら、セルロースエステルに対して1~20質量%が好ま しい。また、延伸及び乾燥中の加熱温度が200℃程度 まで上がるため、可塑剤としてはブリードアウトを抑制 させるためには、200°Cにおける蒸気圧が1333P a以下のものであることが好ましい。

【10042】これちの化合物は、セルロースエステル窓 液の調製の際に、セルロースエステルや溶媒と共に添加 してもよいし、溶液調製中や調製後に添加してもよい。 【0043】《紫外線吸収剤》本発明において、使用し 得る紫外線吸収剤としては、例えば、オキシベンゾフェ ノン系化合物。ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル 40 酸エステル系化合物、ベンゾフェノン系化合物。シアノ アクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等を挙げ ることが出来るが、君色の少ないベンゾトリアゾール系 化合物が好ましい。また、特関平10-182621 号、特闘平8-337574号記載の繋外線吸収剤、特 関平6-148430号記載の高分子繁外線吸収剤も好 ましく用いられる。紫外線吸収剤としては、偏光子や液 晶の劣化防止の額点から、波長370mm以下の繁外線 の吸収能に優れており、かつ、液晶表示性の観点から、 波長400mm以上の可視光の吸収が少ないものが好ま

【①①4.4】本発明に有用な紫外線吸収剤の具体例とし て、2-(2)-ヒドロキシ-5)-メチルフェニル) ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-3', 5′-ジーtert-ブチルフェニル) ベンゾトリアゾ ール、2-(2´ーヒドロキシー3´-tert-ブチ ルー51 ーメチルフェニル) ペンゾトリアゾール。2 ー (2'-ヒドロキシー3'、5'-ジーtert-ブチ ルフェニル) -5-クロロベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシー3'-(3"、4",5"、6" ェニル) ベンゾトリアゾール、2、2-メチレンビス (2H-ベンゾトリアゾール-2-イル) フェノー ル), 2-(2′-ヒドロキシ-3′-tert-ブチ ルー5′ーメチルフェニル)ー5ークロロベンゾトリア ゾール、2 - (2日-ベンプトリアゾールー2-イル) -6-(直鎖及び側鎖ドデシル)-4-メチルフェノー ル、オクチルー3ー【3-tert-ブチルー4-ヒド ロキシー5 - (クロロー2 Hーベンゾトリアゾールー2 ーイル) フェニル] プロビオネートと2ーエチルヘキシ 26 プチルー4ーヒドロキシーヒドロシンナマミド)、1, ルー3-〔3-tert-ブチルー4-ヒドロキシー5 - (5-クロロー2日-ベンゾトリアゾールー2-イ ル) フュニル) プロピオネートの混合物等を挙げること が出来るが、これらに限定されない。また、市販品とし で、 チヌピン (T!NUVIN) 109、 チヌピン (下 INUVIN) 171, FRED (TINUVIN) 3 26 (何れもチバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製) を好ましく使用出来る。

【0045】ベンゾフェノン系化合物の具体例として、 ドロキシー4ーメトキシベンゾフェノン、2ーヒドロキ シー4-メトキシー5-スルポペンゾフェノン、ビス (2-メトキシー4-ヒドロキシー5-ベンゾイルフェ ニルメタン〉等を挙げることが出来るが、これらに限定 されない。

【0046】本発明で好ましく用いられる上記記載の紫 外領吸収剤は、透明性が高く、偏光板や液晶素子の劣化 を防ぐ効果に優れたペンプトリアゾール系紫外線吸収剤 やベンゾフェノン系紫外線吸収剤が好ましく、不要な着 色がより少ないベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤が特 49 に好ましく用いられる。紫外線吸収剤のドーブへの添加 方法は、ドープ中で紫外線吸収剤が溶解するようなもの であれば制限なく使用できるが、本発明においては紫外 **線吸収剤をメチレンクロライド、酢酸メチル、ジオキソ** ランなどのセルロースエステルに対する良溶媒。または 良溶媒と低級脂肪族アルコール(メタノール、エタノー ル、プロパノール、ブタノール等)のような貧溶媒との 復合有機溶媒に溶解し紫外線吸収削溶液としてセルロー スエステル溶液に混合してドープとする方法が好まし

溶液の溶媒組成とを同じとするか近づけるのが好まし い。紫外線吸収剤の含有量は0.01~5質量% 特に 0.5~3質量%である。

【0047】 (酸化防止剤) 酸化防止剤としては、ヒン ダードフェノール系の化合物が好ましく用いられ、2, 6 - ジー t - プチル - p - クレゾール、ペンタエリスリ チルーテトラキス〔3-(3,5-ジ-t-ブチル-4 -ヒドロキシフェニル) プロピオネート]、トリエチレ ングリコールービス [3-(3-t-ブチルー5-メチ ーテトラヒドロフタルイミドメチル) -5′ -メチルフ 10 ルー4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート) 1, 6-ヘキサンジオールービス [3-(3,5-ジ-t-ブチルー4ーヒドロキシフェニル) プロピオネート]、 2、4-ビス-(n-オクチルチオ)-6-(4-ヒドロキシー3,5ージー1ープチルアニリノ)-1、3、 5-トリアジン、2、2-チオージエチレンピス(3-(3、5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート】、オクタデシルー3-(3,5-ジー 1 - ブチルー4 - ヒドロキシフェニル) プロピオネー ト. N, N'-ヘキサメチレンビス (3, 5-ジ-t-3. 5ートリメチルー2. **4**, 6ートリス(3. 5ージ - t - ブチル - 4 - ヒドロキシベンジル)ベンゼン、ト リスー(3,5-ジーt-プチルー4-ヒドロキシベン ジル) - イソシアヌレイト等が挙げられる。特に2.6 ージーt ープチルーp ークレゾール、ペンタエリスリチ ルーテトラキス〔3- (3、5-ジ-も-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロビオネート)、トリエチレン グリコールービス [3-(3-t-ブチルー5-メチル - 4 - ヒドロキシフェニル)プロピオネート」が好きし 2、4ージヒドロキシベンゾフェノン、2、2′ージヒ 30 い。また例えば、N、N′ービス(3 - {3,5 - ジー t - ブチルー4 - ヒドロキシフェニル) プロピオニル] ヒドラジン等のヒドラジン系の金属不活性剤やトリス (2、4-ジーt-ブチルフュニル) フォスファイト等 のリン系加工安定剤を併用してもよい。これらの化合物 の添加置は、セルロースエステルに対して質量割合で1 ppm~1.0%が好ましく、10~1000ppmが 更に好きしい。

【①048】 《マット剤》本発明において、マット剤を セルロースエステルフィルム中に含有させることによっ て、蝦送や巻き取りをし易くすることが出来る。マット 剤は出来るだけ微粒子のものが好ましく、微粒子として は、例えば二酸化ケイ素、二酸化チタン、酸化アルミニ ウム、酸化ジルコニウム、炭酸カルシウム、カオリン、 タルク、焼成ケイ酸カルシウム、水和ケイ酸カルシウ ム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、リン酸 カルシウム等の無機微粒子や架橋高分子微粒子を挙げる ことが出来る。中でも二酸化ケイ素がフィルムのヘイズ を小さく出来るので好ましい。
磁粒子の一次粒子または 二次位子の平均位径は0.05~1.0ヵヵの範囲で、 い。この場合出来るだけドーブ溶媒組成と紫外線吸収剤 50 その含有量はセルロースエステルに対して①.005~

0. 3質量%が好ましい。二酸化ケイ素のような微粒子 は有機物により表面処理されている場合が多いが、この ようなものはフィルムのヘイズを低下出来るため好まし い。表面処理で好ましい有機物としては、ハロシラン 類、アルコキシシラン類、シラザン、シロキサンなどが あげられる。微粒子の平均粒径が大きい方が滑り性効果 は大きく、反対に平均粒径の小さい方は透明性に優れる ため、好ましい微粒子の一次粒子の平均粒径は5~50 nmで、より好ましくは7~14 nmである。これろの 微粒子はセルロースエステルフィルム中では、セルロー 10 または金属支持体の裏面から液体により伝熱させる方 スエステルフィルム表面にり、01~1、0ヵmの凹凸 を生成させることが好ましい。二酸化ケイ素の微粒子と しては日本アエロジル (株) 製のアエロジル (AERO SIL) 200, 200V, 300, R972, R97 2V. R974, R202, R812, OX50, TT 600等を挙げることが出来、好ましくはアエロジル2 00V, R972, R972V, R974, R202, R812である。これらの微粒子は2種以上併用しても よい。2種以上併用する場合、任意の割合で複合して使 用することが出来る。この場合、平均粒径や材質の算な 20 る微粒子、例えばアエロジル200VとR972Vを質 置比で0.1:99.9~99.9~0.1の範囲で使 用出来る。

【0049】《その他の添加剤》この他カオリン、タル ク. ケイソウ土、石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウ ム、酸化チタン、アルミナ等の無機微粒子、カルシウ ム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属の塩などの熱 安定剤を加えてもよい。更に帯電防止剤、難燃剤、滑 剤、油剤等も加える場合がある。

る溶液流型製膜法によるセルロースエステルフィルムの 製膜方法について説明する。

【0051】 ①溶解工程:セルロースエステル(フレー ク状の) に対する良溶媒を主とする有機溶媒に溶解釜中 で該セルロースエステルや添加剤を攪拌しながら溶解 し、ドープを形成する工程である。溶解には、常圧で行 う方法、主溶媒の沸点以下で行う方法、主溶媒の沸点以 上で加圧して行う方法、冷却溶解法で行う方法。高圧で 行う方法等種々の溶解方法がある。溶解後ドープを維材 で濾過し、脱泡してポンプで次工程に送る。

【0052】②流延工程:ドープを加圧型定置ギャポン プを通して加圧ダイに送液し、無限に移送する無端の金 層ベルト、例えばステンレスベルト、あるいは回転する 金属ドラム等の金属支持体上の流延位置に、加圧ダイか ちドープを流延する工程である。金属支持体の表面は鏡 面となっている。その他の流延する方法は流延されたド ープ膜をブレードで膜厚を調節するドクターブレード 法、あるいは逆回転するロールで調節するリバースロー ルコーターによる方法等があるが、口金部分のスリット 形状を調製出来、順厚を均一にし易い加圧ダイが好まし、50 【0058】⑤乾燥及び延伸工程:測能後、一般には、

い。厠圧ダイには、コートハンガーダイや丁ダイ等があ るが、何れも好ましく用いられる。製機速度を上げるた めに加圧ダイを金属支持体上に2基以上設け、ドープ費 を分割して重暑してもよい。

12

【0053】@溶媒蒸発工程:ウェブ(金属支持体上に ドープを流延した以降のドーブ膜の呼び方をウェブとす る) を金属支持体上で加熱し金属支持体からウェブが剥 離可能になるまで溶媒を蒸発させる工程である。溶媒を 蒸発させるには、ウェブ側から風を吹かせる方法及び/ 法、輻射熱により表裏から伝熱する方法等があるが、裏 面液体伝熱の方法が乾燥効率がよく好ましい。またそれ らを組み合わせる方法も好ましい。 裏面液体伝熱の場合 は、ドーブ使用有機溶媒の主溶媒または最も低い沸点を 有する有機溶媒の沸点以下で加熱するのが好ましい。

【0054】回訓離工程:金属支持体上で溶媒が蒸発し たウェブを、剥削位置で剥削する工程である。剥削され たウェブは次工程に送られる。剝離する時点でのウェブ の残留恣媒置(下記式)があまり大き過ぎると訓能し難 かったり、逆に金属支持体上で充分に乾燥させてから剥 離すると、途中でウェブの一部が剥がれたりする。

【りり55】製膜速度を上げる方法(残圏溶媒量が出来 るだけ多いうちに剥離するため製膜速度を上げることが 出来る)としてゲル流延法(ゲルキャスティング)があ る。それは、ドープ中にセルロースエステルに対する貧 密媒を加えて、ドープ流延後、ゲル化する方法、金属支 **绮体の温度を低めてゲル化する方法等がある。金藤支持** 体上でゲル化させ剥離時の膜の強度を上げておくことに よって、剥離を早め製膜速度を上げることが出来るので 【0050】 [溶液流延製膜方法] 先ず、本発明に係わ 30 ある。金属支持体上でのウェブの乾燥が条件の強弱、金 属支持体の長さ等により5~150質量%の範囲で剥離 することが出来るが、残留溶媒置がより多い時点で剥離 する場合、ウェブが柔らか過ぎると訓解時平面性を損な ったり、剥離張力によるツレや縦スジが発生し易く、経 済速度と品質との兼ね合いで剥離残留溶媒置を挟められ る。従って、本発明においては、該金属支持体上の剥離 位置における温度を10~40℃、好ましくは15~3 ○℃とし、且つ該剥離位置におけるウェブの残留溶媒置 を10~120貿量%とすることが好ましい。本発明に おいては、剝離残留溶媒量は下記の式で表わすことが出 来る.

[0056]

残留溶媒置(質量%)= { (M-N) /N} ×1i)() ことで、Mはウェブの任意時点での質量、NはMのもの を110℃で3時間乾燥させた時の質量である。

【0057】本発明において、ウェブ全幅に対する残留 恣媒量を平均残留恣媒置。あるいは中央部の残留溶媒置 ということがあり、またウェブの両端部の残留溶媒質と いうように局部的な残留溶媒置をいう場合もある。

(8)

14

ウェブを千鳥状に配置したロールに交互に通して接送す る乾燥装置及び/またはクリップでウェブの両端をクリ ップして鍛送するテンター装置を用いてウェブを乾燥す る。乾燥の手段はウェブの両面に熱風を吹かせるのが-般的であるが、風の代わりにマイクロウエーブを当てて 加熱する手段もある。あまり急激な乾燥は出来上がりの フィルムの平面性を損ね易い。全体を通して、通常乾燥 温度は40~250℃の範囲で行われる。使用する溶媒 によって、乾燥温度、乾燥風量及び乾燥時間が異なり、 使用溶媒の種類、組合せに応じて乾燥条件を適宜遵べば 19 £63.

13

【0059】本発明の構成(1)においては、本発明の 合目的の位相差フィルムを作製するために金属支持体か **ら則能したウェブを、ウェブ中の残留溶媒置が5~60** 質量%、より好ましくは10~30質量%の範囲内のと ころで、温度を60~170℃、より好ましくは90~ 140℃の範囲とし、備方向(ウェブの幅方向)に入り 口のウェブを挟む幅に対して1、15~2、0倍、より 好ましくは1.2~1.5倍に延伸することにより、目 留溶媒量が多すぎると延伸の効果が得られず、また、少 なすぎると延伸が著しく困難となり、ウェブの破断が発 生してしまう場合がある。また、延伸倍率が小さすぎる と十分な位相差が得られず、大きすぎると延伸が困難と なり破断が発生してしまう場合がある。

【0060】上記の残留溶媒置、温度及び延伸の条件を このようにすることによって、延伸前に満方向に描いた 延伸線が図1のようではなく、図2のごとく、延伸線1 5がウェブの移送方向に対して直角な直線部分が帽一杯 にある本発明の位相差フィルムに適したセルロースエス 30 テルフィルムを得ることが出来る。 図2は構延伸部分を 上から透かした見取り図で、セルロースエステルフィル ムの債延伸時の延伸線の形を衰している。ウェブの移送 方向に対して直角な方向のフィルムの屈折率 (出来上が りのフィルムの屈折率)が最大方向。つまり遅組軸方向 が幅広くあることが好ましく、この延伸線が直角の方向 に帽広くあることが遅相軸がそれだけ帽広くあることに なり、遅相輪が帽広く平垣であればあるほど遅組軸と構 方向との角度。また位置の異なったところの遅相軸にム ラがなく、好ましい位相差フィルムとなる。

【0061】本発明の構成(2)は、横延伸時にウェブ の温度を中央部より端部を1~30℃高くして延伸する 方法である。具体的には、 図2 に示したような延伸線 1 5 が曲がり幅方向に対して角度をもったところを部分的 に温度を高くする方法であれば特に制限はないが、例え は、高温の熱風を蜷部のみに吹き付ける方法、端部に遠 赤外線あるいはマイクロ波等の加熱装置を設置し輻射に より加熱する方法などがあり、何れも好ましく用いられ る。このように端部に温度差をつけることによって、図

角な遅相軸の衛囲が更に多くなる位相差フィルムを得る ことが出来る。 図3も構延伸部分を上から透かした見取 り図で、セルロースエステルフィルムの構延伸時の延伸 線の形を表している。

【0062】本発明の構成(1)と(2)を組み合わせ るととによって、図2よりも更に延伸線25の平坦部が 増加し、幅方向に直角な遅钼軸の範囲が更に多い本発明 の位相差フィルムに適したセルロースエステルフィルム を得ることが出来る。

【10063】本発明の機成(4)は、機延伸時にウェブ の中央部より端部の恣媒含有量(残留溶媒量と同じ表し 方)を0.1~30質量%多くして延伸する方法であ る。具体的には、図2に示したような延伸線15の曲が り帽方向に対して角度をもったところを部分的に溶媒含 有量を多くする方法であれば特に制限はないが、例え は、延伸するまでの工程で端部のみ冷却するなどにより 密媒の蒸発を抑制する方法、蟾部のみに密媒を塗布する 方法、ドープに使用した有機溶媒のうちの主たる有機溶 媒の沸点よりも高い沸点を有する高沸点有機溶媒を端部 的の位相差フィルムを得ることが出来る。ウェブ中の残 20 に付着するなりして含有させる方法。有機溶媒ガスを吹 き付ける方法等があり、何れも好ましく用いられる。上 記有機溶媒を付着させる方法では、主たる有機溶媒(良 密螺) と貧密媒との混合有機密媒を用いてもよい。例え は、エチレンクロライドとエタノール、酢酸エチルとエ タノールのような混合溶媒系(その比率は質量比で良溶 媒:貧溶媒が90:10~60:40程度) を好ましく 用いることが出来る。また、上記高涛点有機溶媒として は、例えば、主たる有機溶媒がメチレンクロライド(沸 点、39、8℃) の場合は酢酸メチル (沸点、56、9 **C) . 1, 3 - ジオキソラン (沸点. 78 ℃) . 1, 4 ージオキサン (游点、101.4℃) 等のメチレンクロ ライドより高いセルロースエステルの良溶媒、またはセ ルロースエステルに対して溶解性はあまりよくないが膨 獅性を有する有機溶媒、例えばアセトン(綿点、56. 1℃)、メチルエチルケトン (沸点: 79.6℃)、酢 酸エチル (綿点、77、1)、酢酸プロピル (沸点、1 01.6)のような有機溶媒を好ましく用いることが出 来る。このように蜷部に溶媒含有量に差をつけることに よって、図3のような延伸線25平坦部分が増加し、幅 40 方向に直角な遅相軸の範囲が更に多く、本発明の位相差 フィルムに適したセルロースエステルフィルムを得るこ とが出来る。

【①①64】本発明の模成(1)と(4)を組み合わせ ることによって、図3よりも図4のような延伸線35が 更に平坦部分が増加し、帽方向に直角な遅相軸の範囲が 更に多くなる位相差フィルムを得ることが出来る。 更に 本発明の構成(1)、(2)及び(4)を組み合わせる ことにより、更に延伸ムラもなく優れ、本発明の位相差 フィルムに適したセルロースエステルフィルムを得ると 3のような延伸線25の平坦な幅が増加し、幅方向に直 50 とが出来る(構成(5))。図4は憤延伸部分を上から

(9)

15 透かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの微 延伸時の延伸線の形を衰している。

【0065】本発明の構成(6)は、 横延伸を二つのゾ ーンで行い、第2ゾーンでの延伸を第1ゾーンでの延伸 湿度より1~50℃高い温度で行う方法である。延伸湿 度を高くする方法には特に制限はないが、例えば、熱風 加熱の場合は、第1ゾーンの延伸と第2ゾーンでの延伸 をそれぞれ異なる温度でコントロールされた二つに区画 されたオープン内で延伸する方法、遠赤外線やマイクロ 波伽熱装置等の輻射加熱の場合は、第1ゾーンの延伸と 10 第2 ゾーンでの延伸をヒーター本数や能力を変化させて 行う方法などがある。第1ゾーンと第2ゾーンでの延伸 は、連続的に行ってもよいし、第1ゾーンの延伸の後、 冷却行程や幅保持工程、経方向または帽方向の緩和工程 等を通過させた後、第2ゾーンの延伸を行ってもよい。 各ゾーン内の温度は必ずしも一定である必要はなく、徐 々に変化させてもよい。しかし第1ゾーンと第2ゾーン との温度には差を必要とする。オープン内の温度を下流 に進むほど段階的に高く設定して延伸する方法としても よく、この方法によれば設備がコンパクトに出来るので 好ましい。この構成(6)の方法により、本発明の更に 位相差フィルムに適したセルロースエステルフィルムを 得ることが出来る。

【①066】本発明の構成(6)を前記(1)。(2)及び(4)の構成と組み合わせることにより何れよりも 更に優れ、図4のように、延伸線35は上記より更に平 坦部分が増加し、本発明の位相差フィルムとして最も適 したセルロースエステルフィルムを得ることが出来る (構成(7))。

【10067】本発明の機成(8)は、横延伸する前のウ ェブの温度を、横延伸を始める温度より1~100℃低 く差をつけるのが好ましい。延伸前は出来るだけウェブ を硬い状態に保っておき、横延伸を昇温しながら行うこ とが好ましい。昇温速度は、10℃/分~1000℃/ 分の範囲が好ましい。構態伸前はウェブをロール搬送に よっても、クリップで幅保持しながら搬送してもよい。 【0068】上記の各方法で作製したセルロースエステ ルフィルムの屈折率Nx、Ny、N2(それぞれ縦方 向、 横方向、厚み方向の屈折率を示す) を台目的の値に 修正する場合、ウェブを縦方向に延伸または収縮させて 40 もよい。この場合、縦方向に(). 1~1. 1倍程度延伸 してもよいし、また縦方向に()、8倍程度までに収縮さ せてもよい。収益するには、例えば、横延伸を一時クリ ップアウトさせて(中断させて)縦方向(ウェブの移送 方向) に弛緩させる、または構延伸機の隣り合うクリッ プの間隔を徐々に狭くすることによりウェブを収縮させ るという方法がある。後者の方法は一般の同時二軸延伸 **綴を用いて、縦方向の隣り合うクリップの間隔を、例え** はリニアドライブ方式でクリップ部分を駆動して滑らか に徐々に狭くする方法によって行うことが出来る。

【0069】延伸機のクリップを外した後、ウェブの乾燥を完了させるべく、ロール乾燥装置で乾燥を行うのが好ましい。この際の温度は240℃以下、好ましくは200℃以下である。また、延伸機のクリップを外した直後、一旦冷却してもよい。冷却速度として10℃/分~1000℃/分の範囲が好ましい。また、延伸終了後、幅保持あるいは幅収縮させながら冷却することは、フィルムの高湿熱下(例えば60℃、90%RH)での寸法変化率を少なくすることが出来好ましい。

16

【0070】 ®巻き取り工程: ウェブを残器溶媒量が2 質量%以下となってからフィルムとして巻き取る工程である。残器溶媒量を0.4 質量%以下にすることにより 寸法安定性の良好なフィルムを得ることが出来る。巻き 取り方法は、一般に使用されているものを用いればよ く、定トルク法、定テンション法、テーパーテンション 法、内部応力一定のプログラムテンションコントロール 法等があり、それらを使いわければよい。

【0071】セルロースエステルフィルムの膜厚は、使用目的によって異なるが、仕上がりのフィルムとして、本発明において使用される機厚範囲は30~200μmで、最近の滞手傾向にとっては40~120μmの範囲が好ました。、特に60~100μmの範囲が好ました。、順厚の調節には、所望の厚さになるように、ドーブ濃度、ポンプの送波費、ダイの口金のスリット間隙、ダイの押し出し圧力、金属支持体の速度等をコントロールするのがよい。また、順厚を均一にする手段として、順厚検出手段を用いて、プログラムされたフィードバック情報を上記各装置にフィードバックさせて調節するのが好ましい。

30 【りり72】巻き取る前に、製品となる幅に鑑部をスリットして戴ち落とし、巻き中のクッツキやすり傷防止のために、ナール加工(エンボッシング加工)を両端に施してもよい。ナール加工の方法は凸凹のバターを側面に有する金属リングを加熱及び/または加圧により加工することが出来る。なお、ウェブ両端部のクリップの把待部分は通常、フィルムが変形しており製品として使用出来ないので切除されて、原料として再利用される。

【0073】(位相差フィルム)以上のようにして得られた各備延伸されたセルロースエステルフィルムは、正の波長分散特性を有し、位相差フィルムとして以下のような優れた性質を有している。

【0074】まず、遅相軸方向が、移送方向の直角方向(帽方向)に対して、角度が-10~+10°であることが好ましく、更に-5~+5°の範囲にあることが好ましく、特に-1~+1°の範囲にあることが好ましい。つまり、図2~4に示すように延伸線の形状が山形から台地形の平坦になり、更に平坦部分が多くあることが好ましく、このようにすることによってフィルム遅相軸の方向が満方向へ均一化出来るのである。

50 【0075】後述するが、本発明の位相差フィルムは以

前では出来なかった衛方向に遅相輪を有し、しかも遅相 軸方向のムラもなく、製験するフィルム全長にわたり均 一であるため、縦方向に延伸されている偏光フィルム と、裁断することなく長尺ロール同士で貼り合わすこと が出来、セルロースエステルフィルム自身及び傷光板の 収率及び生産性が飛躍的に向上する。

【0076】本発明の位相差フィルムは、波長400~ 700nmの範囲で、長波長ほど大きい位相差を示す。 この様な特性は、位相差フィルムを特に四分の一波長板 m. 550nm及び650nmでの位相差をそれぞれR ...、Rs.a及びRsseとした時.

 $0.5 < R_{***} / R_{***} < 1.0$

1. $0 < R_{***} / R_{***} < 1.5$

の新囲にあることが、直線偏光を円偏光にする機能に優 れるので好ましい。

【0077】本発明の位相差フィルムを四分の一波長板 として用いる場合は、Rs.oは、137.5nm±20 nmが好ましく、更に137.5nm±10nmである ことが好ましい。この範囲とすることで、良好な四分の 29 一波長板の機能が得られる。

【0078】また、フィルムの面内方向及び厚さ方向の レターデーションRo及びRtは、フィルムの遅相輪方 向の屈折率Nx、進相軸方向の屈折率Ny、厚み方向の 屈折率N2、フィルムの赎厚をa(nm)とすると、

 $Ro = (Nx - Ny) \times d$

 $Rt = \{ (Nx + Ny) / 2 - Nz \} \times d$ として表される。

【0079】Roは20~200ヵmが好ましく。更に 50~150nmが好ましい。Rtは50~200nm 30 が好ましく、更に70~120nmが好ましい。更にR t とR oの比R t / R oは、0、5~2、5が好まし く、特に1.0~2.0が好ましい。

【0080】〔楕円偏光板の作製〕本発明の位相差フィ ルムは、偏光フィルムの少なくとも片面に貼り合わせる ことにより楕円偏光板とすることが出来る。本発明の標 成(10)について説明する。

【0081】偏光フィルムは、従来から使用されてい る。例えば、ポリビニルアルコールフィルムの如きの砥 仲配向可能なフィルムを、沃素のような二色性染料で処 40 **運して縦延伸したものである。偏光フィルム自身では、** 十分な強度、耐久性がないので、一般的にはその両面に 保護フィルムとしての冥方性のないセルローストリアセ テートフィルムを接着して偏光板としている。

【0082】本発明の楕円偏光板は、上記偏光板に本発 明の位相差フィルムを貼り合わせて作製してもよいし、 また本発明の位相差フィルムを保護フィルムも兼ねて、 直接優光フィルムと貼り合わせて作製してもよい。貼り 台わせる方法は、特に限定はないが、水溶性ポリマーの 水溶液からなる接着剤により行うことが出来る。この水 50 い。

溶性ポリマー接着剤は完全酸化型のポリビニルアルコー ル水溶液が好ましく用いられる。更に、若干前途した が、凝延伸し、二色性染料処理した長尺の偏光フェルム と長尺の本発明の位相差フィルムとを貼り合わせること によって長尺の錯円偏光板を得ることが出来る。

18

【0083】このようにして得られた楕円偏光板は、種 7の表示装置に使用出来る。表示装置としては、 滋鼎家 示装置、有機電解発光素子、プラズマディスプレー等が あり、例えば、一枚偏光板反射型液晶表示装置の構成 として用いる場合に好ましいものである。波長450m 10 は、表側から、[保護フィルム/偏光フィルム/本発明 の位相差フィルム/ガラス基盤/!TO透明電極/配向 膜/TN型液晶/配向膜/金属電極兼反射膜/ガラス基 板〕で、偏光板の片面に本発明の位相差フィルムを使用 する。従来の場合、[保護フィルム/倡光フィルム/保 護フィルム/位相差板/ガラス基盤/【TO透明電極/ 配向機/TN型液晶/配向機/金属電極兼反射機/ガラ ス基板】の構成としている。従来の構成では、位相差板 の液長に対する位相差特性が不十分であるため着色が見 **られるが、本発明の位相差フィルムを用いることで者色** のない良好な液晶表示装置を得ることが出来る。

> 【0084】また、本発明の位相差フィルムを使用した コレステリック液晶からなる反射型偏光素子の場合は、 【バックライト/コレステリック液晶層/本発明の位相 差フィルム/偏光フィルム/保護フィルム] の構成で用 いることが出来る。

【10085】また、本発明の位相差フィルムを四分の1 波長板として用いた偏光板の場合、自然偏光を円偏光に 変換出来る円偏光板となる。これは、プラズマディスプ レーや有機EiLディスプレー等の前面板に設置すること で、本発明の位相差フィルムが反射防止フィルムや防眩 フィルムとして働き、着色や視認性の劣化を防止出来 る。また、タッチパネルの反射防止にも使用出来る。 【0086】また、有機電解発光素子は有機EL素子と も呼ばれ、例えばジャパニーズ・ジャーナル・オブ・ア プライドフィジックス 第25巻、773頁(1986) 年) で紹介されている。その構成は、例えば、[透明基 盤/陽極/有機発光層/陰極〕、または「透明基盤/陽 極/正孔注入輸送層/電子注入輸送発光層/陰極]、ま たは【透明基盤/陽極/正孔注入輸送器/電子注入輸送 層/陰極]、または[透明基盤/陽極/正孔注入輸送層 /有機発光層/電子注入輸送層/陰極]などの順で構成 されている。この構成では、外部からの光が透明基盤側 から入り、陰極表面で反射した光が写ってしまい視認性 が悪い。ところが、透明基盤の表面に本発明の位相差で ィルムを用いた円偏光板を設けることで、陰極表面での 反射光を遮断出来るので視認性に優れたディスプレイと なるのである.

【0087】以下、箕施側を挙げて本発明を詳細に説明 するが、本発明の態様はこれに限定されるものではな

特闘2002-296422

20

[8800]

【実施例】 実施例 1

アセチル基の置換度1.95、プロピオニル基の置換度 0.7、数平均分子置75、000のセルロースアセテ ートプロピオネート100質量部、トリフェニルフォス フェイト10質量部、エチルフタリルエチルグリコレー ト2質量部、チヌピン109を0.5質量部、チヌピン 171を0.5質量部、チヌピン326を0.3質量 部、酢酸メチル300質量部、エタノール90質量部を 2気圧とし、撹拌しながらセルロースエステルを完全に 溶解させドープを得た。溶液を安積遮紙(株)製の安積 徳紙No. 244を使用して濾過し製膜に供した後、ド ープを50℃まで下げて一晩静置して、脱泡操作を施し た。上記のドープを送液して、ダイからステンレスベル ト上に流延した。ステンレスベルトの裏面から温水を接 **触させて55℃に温度制御したステンレスベルト上で1** 分間乾燥した後、 更にステンレスベルトの裏面に、15 ℃の冷水を接触させて10秒間保持した後、ステンレス 残留溶媒畳は70質畳%であった。

19

【10089】先ず、剥離後のウェブをテンター導入前に ロール鍛送しながら50℃で2分乾燥させた後、テンタ*

*一導入前のウェブの平均残留溶媒置を40質置%とし、 ウェブの両端をクリップで把待させテンターに導入し満 延伸を行った。テンター内を四つのゾーンに分け、表1 の条件で延伸を行った。第1ゾーンにおいては、120 ℃で入り口のウェブを挟む帽に対して1.25倍に延伸 し、第2ゾーンにおいて120℃の温度で更に入り口の ウェブを挟む幅に対して1.50倍に延伸し、第3ゾー ンにおいて100℃で入り口のクリップが挟む帽1%の 強緩処理をし、次いで第4ゾーンにおいて20℃で更に 加圧密閉容器に投入し、80℃に加温して容器内圧力を 10 間様に1%の冷却弛緩処理を行った。それぞれのゾーン における条件として各ゾーンにおける設定温度、各ゾー ンの出口における延伸倍率(レールバターン)。ゾーン の道過時間、
基ゾーン出口におけるウェブの温度を表1 に示した。なお、各ゾーンの出口のウェブの平均残圏溶 媒量は質量%として、第1ゾーン約20、第2ゾーン約 10. 第3ゾーン約7、第4ゾーン6であった。 【0090】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送

させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム ベルトからウェブを剥離した。剥離時のウェブ中の平均 20 を得た。最終的なフィルム平均残留溶媒置は0.2質置 %であった。

[0091]

【表1】

テンター導入前とテンター・ゾーン	テンター導入所		# >	9-	
727 *97CH1E 727 - 13-7	ロール設送	新!	a 2	3 3	美4
设定温度(它)	50	129	120	100	20
通過時間(砂)	129	10	10	10	10
出口ウェブ温度 (°C)	50	120	120	100	20
入り口のウェブを挟む程に対する協率	1.03	1.25	1.50	1 495	1.470

【0092】実施例2

テンター導入前のウェブの平均残留溶媒置を40智置% としてテンターに導入し、第1及び第2ゾーンにおい て、ウェブ両端部の温度を中央部より20℃高い温度差 の熱原をウェブ両端部に吹き付けた以外は実施例1と同 様に表2の条件で行った。なお、各ゾーンの出口のウェ ブの平均残留溶媒置は質量%として、第1ゾーン約2 0. 第2ゾーン約10、第3ゾーン約70、第4ゾーン※

30×6であった。

【0093】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム を得た。最終的なフィルム平均残留溶媒量は0.2質量 %であった。

[0094]

【表2】

テンター導入前とテンター・ゾーン	テンター導入前	テンター				
	ロール接送	1 ()	\$4.2	第5	南小	
設定温度(*c)	50	120	120	100	20	
通過時間 (抄)	120	10	10	10	10	
出口ウェブ温度(°C)	50	120	120	100	20	
出口ウェブ商端温度密(C)	U	+20	÷-20	0	0	
入り口のウェブを挟む権に対する倍陥	1,00	1.25	1.50	1.485	1.470	

【0095】実能例3

剥離後ウェブをテンター導入前ウェブの両端をクリップ で把持して幅保持しながら50℃で2分間鍛送し、テン ター導入前のウェブの中央部の平均残留溶媒置を40質 置%とし、第1ゾーン入り口前(幅保持の出口付近)に おいて、ウェブ両端部のみ両面に、質量比50/50の メチレンクロライド/エタノール混合有級溶媒を、入り、50、第2ゾーン約10、第3ゾーン約7、第4ゾーン6、両

口での平均残留溶媒置より10質置%多くなるようにロ ールコーターで付着させ、第1及び第2ゾーンにおい て、ウェブ両端部の温度を中央部より20℃高い温度の 熱風をウェブ両端部に吹き付けた以外は実施例1と同様 に表3の条件で行った。なお、各ゾーンの出口のウェブ の平均残容溶媒量は質量%として、第1ゾーン約20、

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

10/14/2005

(12)

特闘2002-296422

端部の残留溶媒量は同様に、テンター前50、第1ゾー ン約25、第2ゾーン約12であった。

【10096】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位租差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム*

21

*を得た。最終的なフィルム残留溶媒量は(). 2質量%で あった。

[0097]

【表3】

テンター巻入前とテンター・ソーン	テンター導入前		テン	5-	
J J GARGE J J J	幅保持	第1	第2	第3	第4
設定温度(*0)	50	120	120	100	20
通過時間(秒)	120	10	ю	10	10

『アノツー・李八印	ナンダー				
福保持	第1	第2	第3	票4	
50	120	120	100	20	
120	10	10	18	10	
50	120	120	100	23	
0	+20	+20	0	-	
1.00	1.25	1.50	1.486	1 470	
	恒保护 50 120 50	等等 第 1 50 120 120 10 50 120 0 +20	信保持 第1 第2 50 120 120 120 10 10 50 120 120 0 +20 +20	情保神 第1 第2 第3 50 120 120 160 720 10 10 10 50 120 120 100 0 +20 +20 0	

【0098】実施例4

剥離後ウェブをテンター導入前ウェブの両端をクリップ で把持して幅保持しながら50℃で2分間鍛送し、テン ター導入前のウェブの平均残留溶媒量を40として導入 し、第1及び第2ゾーンを第1ゾーンより40℃高い温 度で加熱延伸した以外は実施例1と同様に表4のような 条件で行った。なお、各ゾーンの出口のウェブの平均残 図溶媒置は質量%として、第1ゾーン約30、第2ゾー※ ※ン約10、第3ゾーン約7、第4ゾーン5であった。 【0099】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム を得た。最終的なフィルム残圏密媒量は0.2智量%で あった。

[0100]

【表4】

テンター議入前とテンター・ソーン	テンター導入前	テンター				
	福保持	第1	第2	第3	54	
設定温度(*C)	50	100	140	120	20	
通過時間 (秒)	120	10	10	10	10	
出口ウェブ温度(な)	50	100	140	120	23	
入り口のウェブを挟む間に対する倍率	1.00	1.25	1.50	1.485	1.476	

【0101】実施例5

- テンター導入前のウェブの平均残留溶媒置を40貿置% として、第1ゾーンにおいてウェブの両端を温度を中央 部より40°C高く熱風を吹き付けた以外は実施例4と同 様に表5のような条件で行った。なお、各ゾーンの出口 30 あった。 のウェブの平均残留溶媒量は質量%として、第1ゾーン 約30、第2ゾーン約10、第3ゾーン約7、第4ゾー ン5であった。

★【0102】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム を得た。最終的なフィルム残容溶媒量は0.2質量%で

[0103]

【表5】

テンター導入前とテンター・ゾーン	テンター導入前	テンター				
	協保特	弱 1	第2	17.3	第4	
设定温度 (°C)	50	100	140	100	20	
通過時間(抄)	120	10	10	10	10	
出口ウェブ温度(で)	50	100	140	100	23	
出口ウェブ西端温度差(*C)	0	+40	0	0	0	
入り口のウェブを挟む幅に対する倍率	1.00	1 25	1.50	1.485	1.470	

【0104】実施例6

第1 ゾーン入り口前(幅保持の出口付近)において、テ ンター導入前の中央部の平均残留密媒量を40質量%と して、またウェブ両端部のみ両面に、質量比50/50 のメチレンクロライド/エタノール混合有機溶媒を、入 り口での平均残留溶媒置より10質量%多くなるように ロールコーターで付着させた以外は実施例5と同様に表 6のような条件で行った。なお、各ゾーンの出口のウェ ブの平均残留溶媒費は質量%として、第1ゾーン約3 0. 第2ゾーン約10、第3ゾーン約7、第4ゾーン

40 5. 両端部の残留溶媒置は同様に、テンター前50、第 1ゾーン40、第2ゾーン約11であった。

【0105】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚100μm の位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィルム を得た。最終的なフィルム残圏溶媒量は0.2質量%で あった。

[0106]

【表6】

特闘2002-296422

24

23

テンター導入前とテンター・ソーン	テンター導入前	テンター				
	偏保持	第1	第2	#3	64	
設定温度(%)	50	100	140	100	29	
通過時間(移)	129	10	10	10	15	
出口ウェブ退使(で)	50	100	140	100	23	
出口ウェブ国端温度後(℃)	0	÷40	0	0	9	
入り口のウェブを挟む帰に対する倍率	1.60	1,25	1.50	1.485	1.47	

【0107】実施例7

アセチル基の置換度2.65、数平均分子置150,0 00の低置換度セルローストリアセテート100貿置 部、トリフェニルフォスフェイト10貿量部、エチルフ タリルエチルグリコレート2質量部。 チヌピン109を 1質量部、チヌピン171を1質量部、チヌピン326 をり、5質量部、メチレングロライド300質量部、エ タノール50質量部を加圧密閉容器に投入し、70℃に 加温して容器内圧力を2気圧とし、撹拌しながらセルロ ースエステルを完全に溶解させドープを得た。溶液を安 箱遮紙 (株) 製の安箱遮紙No. 244を使用して濾過 し製験に供した後、ドープを35°Cまで下げて一晩静置 して、脱泡操作を施した。上記のドープを、ダイからス から温水を接触させて35°Cに温度制御したステンレス ベルト上で1分間乾燥した後、更にステンレスベルトの 裏面に、10℃の冷水を接触させて10秒間保持した 後、ステンレスベルトからウェブを測能した。測能時の ウェブ中の平均残留溶媒量は50質量%であった。

【0108】剥離後ウェブをテンター導入前ウェブの両 鑑をクリップで把持して帽保持しながら40℃で2分間 鍛送し、第1ゾーン入り口前(幅保持の出口付近)にお いて、ウェブ両端部のみ両面に、質量比50/50のメ チレンクロライド/エタノール混合有機溶媒を、入り口 30 での両端の残留溶媒置がほぼ30質量%になるようにロ*

* ールコーターで付着させ、次いでウェブの両端をクリッ プで把持させテンターに導入し満延伸を行った。テンタ ー入り口でのウェブの中央部の平均残留溶媒置は20質 10 登%であった。第1ゾーンにおいては、100℃で入り 口のクリップが挟む幅に対して1.20倍に延伸し、第 2ゾーンにおいて120℃の温度で更に入り口のクリッ プが狭む幅に対して1.40倍に延伸し、第3ゾーンに おいて130℃で延伸された幅に対して1%の強緩処理 をし、次いで第4ゾーンにおいて20℃で更に同様に1 %の冷却弛緩処理を行った。それぞれのゾーンにおける 条件として各ゾーンにおける設定温度。各ゾーンの出口 における延伸倍率 (レールバターン) ゾーンの通過時 間、各ゾーン出口におけるウェブの温度を表了に示し

テンレスベルト上に流延した。ステンレスベルトの裏面 20 た。なお、各ゾーンの出口のウェブの平均残留溶媒置は 質量%として、第1ゾーン約12、第2ゾーン約8、第 3ゾーン約6、第4ゾーン5であり、両端の残留溶媒置 は質量%として第1ゾーンで約30、第2ゾーンで約8 であった。

> 【0109】次いでロール搬送させながら120°Cで2 **0分間乾燥し、膜厚80μmの位相差フィルムとしての** セルロースエステルフィルムを得た。最終的なフィルム 残留溶媒量は()。15質量%であった。

[0110]

【表?】

テンター導入筋とテンター・ソーン	テンター導入的	テンター				
	螺保持	381	第2	第9	第4	
設定温度(℃)	49	100	120	139	20	
通過時間(粉)	120	10	10	10	10	
出口ウェブ温度(で)	40	180	120	130	25	
出口ウェブ両端温度巻('C)	0	+30	÷10	0	0	
入り口のウェフを挟む核に対する名を	1.00	1.20	1.40	1.386	1.372	

【0111】比較例1

ステンレスベルトからウェブを剥離して平均残留溶媒費 1と同様に表8のような条件でテンター内を鍛送させ た。なお、各ゾーンの出口のウェブの平均残留溶媒置は 質量%として、テンター導入前が70、第1ゾーン約5 0. 第2ゾーン約40、第3ゾーン約20、第4ゾーン **10であった。**

【0112】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で30分間乾燥し、膜厚100μm 80質量%で、直ぐにテンターに導入した以外は実施例 40 の比較用位相差フィルムとしてのセルロースエステルフ ィルムを得た。最終的なフィルム残留溶媒量は①、5質 置%であった。

[0113]

【表8】

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

テンター導入前とテンター・ゾーン	テンター導入前		 -	19-	
	ロール搬送	第1	录2	第3	第4
設定温度(°C)	30	120	120	100	20
通過時間(秒)	170	10	10	10	16
出口ウェブ温度(で)	50	126	120	190	23
入り口のウェブを挟む幅に対する倍率	1.00	1.25	1.50	1.485	1.476

【0114】比較例2

置換度が2.89、数平均分子費130,000の高置 換度セルローストリアセテート 1 0 0 質量部、トリフェ グリコレート2質量部、チヌピン109を1質量部、チ ヌピン171を1賃置部、チヌピン326を0、5賃置 部、メチレングロライド300質量部、エタノール50 質量部を加圧密閉容器に投入し、70℃に加温して容器 内圧力を2気圧とし、鏡袢しながらセルロースエステル を完全に溶解させドープを得た。溶液を安請濾紙(株) 製の安請總紙No.244を使用して濾過し製膜に供し た後、ドープを35℃まで下げて一晩静置して、脱泡繰 作を施した。上記のドープを、ダイからステンレスベル ト上に流延した。ステンレスベルトの裏面から温水を接 20 第3 ゾーン約5 第4 ゾーン4 であった。 触させて35℃に温度制御したステンレスベルト上で1 分間乾燥した後、更にステンレスベルトの裏面に、10 ℃の冷水を接触させて10秒間保持した後、ステンレス ベルトからウェブを剥離した。剥離時のウェブ中の平均 残留溶媒量は50質量%であった。

【0115】剥離後ウェブをテンター導入前ウェブの両 端をクリップで把持して帽保持しながら40℃で2分間 鍛送し、テンター入り口でのウェブの平均残留溶媒置を*

*20質量%として、両端をクリップで把持させテンター に導入し構延伸を行った。第1ゾーンにおいては、12 0℃で入り口のウェブを挟む幅に対して1.20倍に延 ニルフォスフェイト10賢素部、エチルフタリルエチル 10 伸し、第2ゾーンにおいて120℃の温度で更に入り口 のウェブを挟む帽に対して1.40倍に延伸し、第37 ーンにおいて130℃で延伸された帽に対して1%の弛 殺処理をし、次いで第4ゾーンにおいて20℃で更に同 様に 1%の冷却強緩処理を行った。それぞれのゾーンに おける条件として各ゾーンにおける設定温度、各ゾーン の出口における延伸倍率(レールパターン)、ゾーンの 通過時間、各ゾーン出口におけるウェブの温度を表9に 示した。なお、各ゾーンの出口のウェブの平均残留溶媒 置は質量%として、第1ゾーンで8、第2ゾーン約6、

> 【0116】次いで、クリップを外した後、ロール鍛送 させながら120℃で20分間乾燥し、膜厚80µmの 比較用位相差フィルムとしてのセルロースエステルフィ ルムを得た。最終的なフィルム残留溶媒置は()、14質 置%であった。

[0117]

【表9】

テノダー等人間でデンター・ソーン	テンター導入前	テンター				
	幅保持	第1	第2	多海	第4	
設定温度(°C)	40	120	120	139	20	
通過時間 (秒)	120	10	10	10	10	
出口ウェブ退度(℃)	49	120	150	100	23	
入り口のウェブを快む幅に対する語率	1.00	1.20	1.40	1.386	1,372	

【0118】比較例3

ウェブを剥離後40~120~100°Cの温度朦朧で1 ①分間ロール搬送しながら乾燥し、平均残圏溶媒量を5 質量%でテンターに導入し、第1ゾーンを110℃で入 り口のウェブを挟む幅に対して1、10倍で錯延伸し、 第2ゾーンを110℃で入り口のウェブを挟む幅に対し て1.30倍で延伸し、第3ゾーンを130℃で延伸さ れた幅の1%強緩処理を行い、第4ゾーンを20℃で同 様に1%弛緩処理したレールパターンで行った以外は実 施例1と同様に表10のように行った。なお、平均残留※ ※恣媒堂は質量%として、第1ゾーン5.第2ゾーン4、 第3ゾーン3、第4ゾーン2であった。

【0119】次いで、クリップを外した後、ロール微送 させながら120℃で30分間乾燥し、膜厚100μm の比較用位相差フィルムとしてのセルロースエステルフ ィルムを得た。最終的なフィルム残留溶媒置は()、5質 置%であった。

[0120]

【表10】

テンター導入的とテンター・ゾーン	テンター導入的	テンター			
	ロール搬送	第1	24.2	23	業▲
設定温度(で)	40~120~100	110	110	130	20
通過時間(砂)	600	10	10	10	10
出口ウェブ温度(で)	100	110	119	130	25
入り口のウェブを挟む降に対する情常	1.00	1.10	1.20	1 109	3.766

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

10/14/2005

【0121】以上の実施例1~7及び比較例1~3から それぞれ試料を切り出し、下記評価方法により、延伸線 のパターン、遅組軸のムラ、レターデーションRtとR o. レターデーションのムラ、Rass/Rass 及びRass /R,,。をそれぞれ評価し、結果を表!1に示した。 [評価方法] 実施例中の各測定及び評価方法は以下の方 法で行った。

【0122】 (延伸線パターン) 延伸前のウェブに延伸 線を正しく構方向(ウェブの移送方向に対して正確に直 延伸線のパターンを、前記の図1~4に分類し、それぞ れ順に1、2、3及び4とした。

【0123】(面内方向のレターデーション及び厚み方 向のレターデーションの平均値とムラ〉フィルムの幅方 向に50mm間隔で測定用サンブルを切り出し、以下の ように測定を行い平均値で表す。それぞれの特性値のム うは、最大最小の差で表す。

【0124】自動復屈折率計KOBRA-21ADH *

* (王子計測機器 (株) 製)を用いて23℃、55%RH の雰囲気下で590mmの波長において3次元屈折率測 定を行い、遅組軸の横方向とのなす角度および遅組軸方 向の屈折率Nx. 造相軸方向の屈折率Ny、厚み方向の 屈折率N2を求める。厚み方向のレターデーション(R t) 及び面内方向のレターデーション (Ro) は前述の レターデーションの式から算出する。

【り125】〈遅相輪のムラ〉上記と同様にフィルムの 幅方向に50mm間隔で測定用サンプルを切り出し、遅 角方向) に直線を描き、延伸され仕上がったフィルムの 10 相軸を測定して、最も満方向に近い遅相軸と最も横方向 から外れた遅钼軸とのなす角度を遅钼軸のムラ角度とし た。ただし、45°以内とした。

> 【0126】 (フィルムの波長分散特性R.se/R.ss. R,:。/R,:。) 自動復屈折率計KOBRA-21ADH (王子計測機器 (株) 製)を用いて23℃、55%RH の雰囲気下で液長分散測定を行い求める。

[0127]

【表11】

位相差フィルム	延伸線パターン	遅細縮ムラ 角度(°)	Rt (nm)	Ro (nm)	Rtムラ (nm)	Roムラ (nm)	R450/R550	R 650 / R 550
実施例1	2	8	90	60	8	6	0.85	1.05
実施例 2	3	6	90	60	6	5	0.85	1.05
実施例3	3	7	90	60	7	7	0.85	1.05
奖施例 4	4	2	90	60	5	4	0.85	1.05
実施倒 5	4	1	90	80	3	3	0.85	1.05
実施例 6	4	1	90	70	2	2	0.85	1.05
実施例?	4	3	90	50	2	2	0.82	1.07
比較例!	1	40	120	40	20	15	0.82	1.07
达較例 2	1	25	70	20	25	20	0.90	1.02
比較例3	1	30	140	40	3G	20	0.82	1.07

(15)

【0128】(結果)表11から明らかなように、本発 30 フィルム付偏光フィルムを作製した。一方、本発明の実 明の位相差フィルムは、仕上がった帽方向に遅祖軸(延 仲線) が幅広くあり、遅組軸のムラの平均値も小さくほ とんど満方向だけの延伸フィルムが得られることがわか った。また性の液長分散特性を有するフィルムとなって いる。これに対して比較フィルムは、遅相輪が幅方向か **ら綴方向に山形になっており、一定方向の遅相軸を有し** ている位相差フィルムとは言えなかった。

【0129】実施例8

長尺の厚さ120μmのポリビニルアルコールフィルム を、ヨウ素1質量部、ホウ酸4質量部を含む水溶液10 40 0賢量部に連続的に浸漬し、50℃で4倍に縦延伸して 長尺偏光フィルムを作った。一方、保護フィルムとして 80 μmの長尺のコニカタック(コニカ製、セルロース トリアセテートフィルム) を連続的に60℃、2mo! /1の濃度の水酸化ナトリウム水溶液中に2分間浸漬し 水洗した後、100℃で10分間乾燥し、アルカリ酸化 処理した長尺セルローストリアセテートを作った。該長 尺偏光フィルムの片面に完全酸化型ポリピニルアルコー ル5%水溶液を接着剤を連続的に塗設し、その面に該長 尺のセルローストリアセテートを貼り合わせ長尺の保護 50 偏光フィルムの保護フィルムのない面に、完全酸化型ボ

施例6で得られた位相差フィルムとしての長尺のセルロ ースエステルフィルムを上記と同様に酸化処理した。更 に該保護フィルム付の長尺偏光フィルムの保護フィルム のない面に完全酸化型ポリビニルアルコール5%水溶液 を接着剤として用いて上記酸化処理した長尺のセルロー スエステルフィルムを連続的に貼り合わせ長尺指円偏光 板を作製した。なお、位相差フィルムの衛方向と偏光フ ィルムの透過軸(満方向)とのなす角度は、平行になる ように貼り合わせた。 実施例8の位相差フィルムを基準 として、偏光板を作製する際、長尺のまま作製が出来、 遅組軸もほぼ横方向に平らであり、すてる所もなく、生 産性が非常に優れていた。また、下記の方法で暗視野の 均一性を評価したところ、暗視野のムラがなく、優れた 楕円偏光板が得られた。

[0130]比較例4

実施例8で得られた片面保護フィルム付きの偏光フィル ムを所定の大きさに截断し、比較例1で得られた比較位 相差フィルムを実施例8と同様な験化処理を行い。所定 の大きさに裁断した。裁断済みの片面保護フィルム付き

特関2002-296422

3G

リビニルアルコール5%水溶液を接着剤を連続的に塗設し、上記裁断済みの輸化処理した比較例1のセルロースエステルフィルムを貼り付け比較用错円偏光板を作製した。この比較例4の位相差フィルムを基準として、偏光板を作製する際、いちいち裁断したり、遅相軸が適度のもの遊んだりして収率が非常に悪く、生産性が非常に悪かった。また、下記の方法で暗視野の均一性を評価したところ、偏光板の暗視野にムラが目立った。

29

【0132】(結果) 本発明の位相差フィルムを用いた 精円偏光板は、暗視野のムラがない優れた偏光板であっ た。また本発明の位相差フィルムを貼り合わせて、特円 偏光板を作製する際、長尺同士の貼り合わせが可能で、 収率よく、高度の生産性を持って製造することが出来 た。これに対して、比較例の位相差フィルムは、遅相軸 がフィルム中で一方向にないため、貼り合わせの生産性 が低下したばかりでなく、暗視野にムラがあり偏光板と しては良いものではなかった。

[0133]

* 【発明の効果】 横方向に返相軸が幅広く得られるセルロースエステルフィルムを作製出来るようになり、レターデーションが均一で、正の波長分散特性を有する位相差フィルムを提供出来る。またこれにより、収率と生産性の高い位相差フィルムを具備した楕円偏光板を提供出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 衛延伸部分を上から透かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの債延伸時の延伸線の形を表している図である。

【図2】 衛延伸部分を上から透かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの横延伸時の延伸線の形を衰している図である。

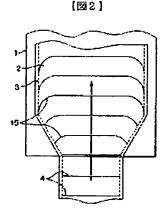
【図3】 満延伸部分を上から透かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの債延伸時の延伸線の形を衰している図である。

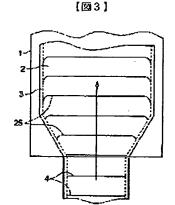
【図4】衛延伸部分を上から透かした見取り図で、セルロースエステルフィルムの債延伸時の延伸線の形を衰している図である。

20 【符号の説明】

- 1 テンターオーブン
- 2 ウェブ
- 3 テンタークリップ
- 4 延伸前の延伸線
- * 5.15、25.35 延伸後の延伸線

[[]]





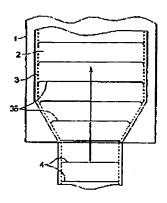
http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

10/14/2005

(17)

特闘2002-296422

[**24**]



フロントページの続き

(51)Int.Cl.'

識別記号

Fį

テーマニード(容考)

B29L 7:00

C08L 1:10

B29L 7:00 C08L

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA04 BA06 BA27 BA42

BB03 BB33 BB43 BB49 BB51

BC01 BC03 BC22

4F071 AA09 AF30 AF35 AF53 AF54

AH16 AH19 BA02 BB02 BB07

BC01 BC02

4F205 AA01 AC05 AG01 AH73 GA07

GB02 GC07 GN22 GN06 GN21

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
MAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.